



ICP発光の基礎と最新技術セミナー

NEW ICP-OES



貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。このたびアジレント社より、革新的な技術を搭載したICP-OESがリリースされました。

これを機に、ICP発光を使った元素分析における注意点を基礎からご説明するとともに、この革新的な技術についてご紹介するセミナーを企画いたしました。

当日会場には実物大の装置(※)も展示いたします。
ご多忙の折とは存じますが、皆様のご参加を、心よりお待ち申し上げます。
(※展示装置は実機ではございません)

ワイディシステム株式会社
アナリティカル営業部 野上 富央

開催概要

日程 / 会場	【福井会場】2014年10月6日(月) 福井県工業技術センター 研究棟5階 A508会議室
	【富山会場】2014年10月7日(火) 富山県総合情報センター 4階 第1会議室
時 間	13:20 ~ 17:00 ※受付開始 13:00
参加費	無 料

プログラム

時 間	講 演 内 容
13:20~13:25	開会のご挨拶
13:25~14:15	ICP発光の基礎と分析における注意点 ICP発光の原理と特長、ICP発光における様々な干渉についてご説明します
14:15~15:05	新製品 Agilent5100 ICP-OESのご紹介 世界初のアキシアル光とラディアル光の同時分析を可能にしました。 また縦型トーチにより優れたマトリックス耐性を実現し、同時にメンテナンス性がさらに向上しました。 これら革新的な技術を搭載したAgilent5100をご紹介します。
15:05~15:20	休 憩
15:20~16:00	ICP発光のアプリケーション、ソフトウェア、メンテナンスの紹介
16:00~16:20	パートナー会社様ご講演 新型マイクロウェーブ分解装置のご紹介 ～ 株式会社アントン パール・ジャパン様 ～
16:20~16:40	元素分析のポートフォリオのご紹介
16:40~17:00	質疑応答、終了

ICP発光の基礎と最新技術セミナー 参加申込書

参加会場	<input type="checkbox"/> 10/6:福井会場 <input type="checkbox"/> 10/7:富山会場 ※参加会場をお選びください
勤務先所在地	〒
会社名/所属団体名	
事業所/所属	
参加者氏名	
電話番号	
FAX番号	
E-Mailアドレス	

- 上記情報は、個人情報保護法に準拠して、取り扱いさせていただきます。
- 定員に達した場合、受付を終了させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。

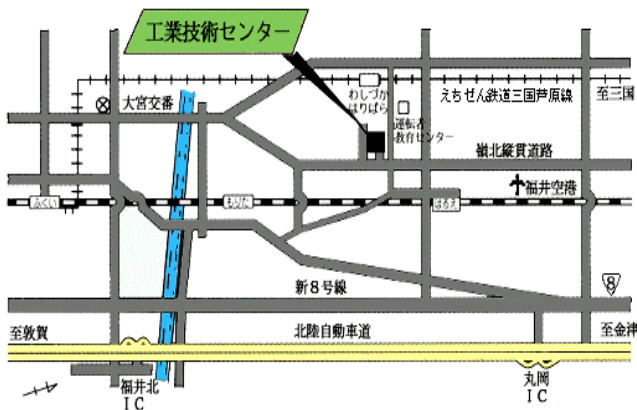
● お問い合わせ先 ●
ワイディシステム株式会社
アナリティカル営業部 野上富央
 電話:076-441-1831
 FAX:076-441-1983
 e-mail:nogami.tomio@ydy.co.jp

会場へのアクセス

■10/6 福井会場

福井県工業技術センター 研究棟5階 A508会議室

<住所> 福井市川合鷺塚町61字北福田10
 TEL:0776-55-0664
 ●駐車場(無料)あり



■10/7 富山会場

富山県総合情報センター 4階 第1会議室

<住所> 富山市高田527
 TEL:076-432-1116
 ●駐車場(無料)あり

